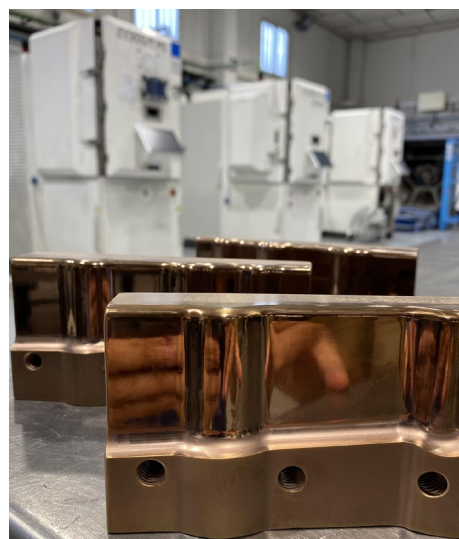


SILNITRON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología de evaporación	PVD HiPIMS
Material del recubrimiento	AlTiSiN
Espesor del recubrimiento	3-5 µm
Color	Naranja Bronze
Dureza	3700HV
Temperatura de deposición	450-480°C
Max. Temp. de trabajo	1200°C



Características del recubrimiento

- Alta densidad y compacidad (HiPIMS).
- Baja rugosidad (HiPIMS).
- Muy elevada dureza.
- Resistencia adhesiva.
- Alta resistencia a la temperatura y a la fatiga térmica.

Aplicaciones industriales

Las características conferidas por la tecnología HiPIMS hacen de Silnitron uno de los recubrimientos más completos, usado piezas sometidas a condiciones de altísimo desgaste que trabajen tanto en frío como en caliente.



FLUBETECH
SURFACE ENGINEERING

RG-TCSN1